

酸化拡散炉



酸化拡散炉

光洋リンドバーグ（株）

272A-M300

平成6年度導入

【主な用途・仕様】

シリコンのドライ O₂ 酸化、H₂O 酸化およびボロン不純物拡散

- ・ サンプルサイズ：max φ 2 インチ
- ・ ファーネス：3 段（酸化、プリデポ、ドライブイン）
- ・ 常用温度：max 1,100°C
- ・ 均熱長：300mm (1,000°C ± 0.5°C)

【設備使用】

酸化拡散炉

【委託分析試験】

マイクロマシニング加工 (B)